





## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09320760 A

(43) Date of publication of application: 12.12.97

(51) Int. CI

H05B 33/10 H05B 33/14

(21) Application number: 08129518

(22) Date of filing: 24.05.96

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

(72) Inventor:

**IWANAGA HIDEAKI** GYOTOKU AKIRA HARA SHINTARO

KOMATSU TAKAHIRO

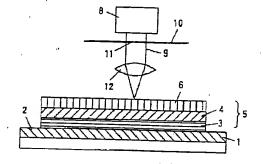
(54) PATTERNING METHOD OF ORGANIC THIN-FILM ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a matrix of an electronic injection electrode having uniform composition to be formed, without deteriorating a light-emitting layer and preventing cross-talk to be during light-emitting.

SOLUTION: This element is provided with a base plate 1, a positive pole injection element 2, an organic thin-film layer 5 having at least a light-emitting layer 4, and an electronic injection electrode layer 6, and an organic thin-film layer 5 and an electronic injection electrode layer 6 are patterned in the same shape by means of an excimer laser beam 9 applied over the electronic injection electrode layer 6. Thus, the matrix of the electronic injection electrode having the uniform composition can be formed, and it becomes possible to provide a patterning method for an organic electroluminescence element, capable of preventing cross-talk of the organic thin-film electroluminescence element, during light-emitting.



#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

# 特開平9-320760

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int.CL <sup>6</sup>	織別記号	庁内整理番号	ΡI		技術表示箇所
H05B 33/10			H05B 33	3/10	
33/14			33	3/14	•

審査請求 京請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)

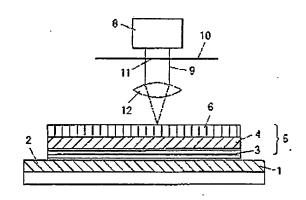
(21)出顯番号	<b>特顯平8−129518</b>	(71)出廢人 000005821 松下電器産業株式会社
(22)出題日	平成8年(1996)5月24日	大阪府門真市大字門真1006番池
		(72) 発明者 岩永 秀明
	•	大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		<b>应</b> 类株式会社内
		(72) 発明者 行傳 明
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72) 発明者 原 慎太郎
		大阪府門其市大字門其1006番池 松下竜祭
		產業採式会社內
		(74)代理人 非理士 湾本 智之 (外1名)
		最終更に続く

#### (54) 【発明の名称】 布機構膜エレクトロルミネッセンス素子のパターニング方法

#### (57)【要約】

【課題】 発光層を劣化させることなく、均一な組成を 有する電子注入電極のマトリックスを形成できるととも に、発光時にクロストークを防止することが可能な有機 薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバターニング方法 を提供することを目的としている。

【解挟手段】 墓板1と、正孔注入電極2と、少なくとも発光層4を有する有機薄膜層5と、電子注入電極層6を備え、電子注入電極層6の上方より照射されたエキシマレーザー光9により有機薄膜層5及び電子注入電極層6を同一形状にパターニングすることによって、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できるとともに、発光時における有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のパターニング方法を提供することが可能となる。



 1 基板
 5 有機薄膜層
 10 マスク

 2 正孔注入電極
 6 電子注入電極層
 11 脱口部

 3 正孔輸送槽
 7 エキシマレーザー装置
 12 レンズ

 4 弱光層
 9 エキシマレーザー光

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】正孔注入電極が形成された基板と、前記基 板上に満層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層 と、前記有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備 えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のパターニ ング方法であって、前記電子注入電極層の上方より照射 されたエキシマレーザー光により前記電子注入電極層を パターニングすることを特徴とする有機薄膜エレクトロ ルミネッセンス素子のパターニング方法。

【請求項2】前記電子注入電極層とともに前記有機薄膜 10 層を同一形状にパターニングすることを特徴とする請求 項上に記載の有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子の パターニング方法。

【請求項3】正孔注入電極が形成された基板と、前記基 板上に綺層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層 と、前記有機薄膜層上に積層された電子注入電極層と、 前記電子注入電極層上に積層された電気絶縁性シールド 層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のパ ターニング方法であって、前記電気絶縁性シールド層の 上方より照射されたエキシマレーザー光により前記電気 20 絶縁性シールド層及び前記電子注入電極層を同一形状に パターニングすることを特徴とする有機薄膜エレクトロ ルミネッセンス素子のパターニング方法。

【請求項4】前記電気絶縁性シールド層及び前記電子注 入電極層とともに前記有機薄膜層を同一形状にバターニ ングすることを特徴とする請求項3に記載の有機薄膜エ レクトロルミネッセンス素子のパターエング方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、セグメントパネル やドットマトリックスパネル等のディスプレイパネルに 用いられる電界発光素子である有機薄膜エレクトロルミ ネッセンス素子、特に有機薄膜エレクトロルミネッセン ス素子のパターニング方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】エレクトロルミネッセンス素子とは、固 体蛍光性材料の電界発光 (エレクトロルミネッセンス) を利用した発光デバイスであり、無機材料を用いる無機 エレクトロルミネッセンス素子 (以下、無機EL素子と 略す。)については、既に液晶ディスプレイのバックラ イトや平面ディスプレイ等への応用展開が図られてい る。しかしながら、無線EL素子は、100 V以上の高 い交流電圧で駆動させる必要があり、また青色発光が困 難なため三原色によるフルカラー化が難しいという欠点 を有している。一方、1987年にコダック社より有機 材料からなる薄膜を正孔輸送層及び発光層の2層に分け た機能分離型の有機薄膜多層構造を有する有機薄膜エレ クトロルミネッセンス素子 (以下、有機薄膜 B L 素子と 略す。)が提案され、この有機薄膜EL素子は10)V以

い発光輝度を有することが判った(「アプライド・フィ ジックス・レターズ」、第51巻、913ページ等数 照)。これ以降、有機材料を用いた同様な補煙構造の有 機薄膜EL素子の研究開発が盛んに行われている。この ような諸層構造を有する有機薄膜EL素子の従来例につ いて、図12を用いて説明する。

【0003】図12は、従来のパターニングされていな い有機薄膜Eし素子の断面模式図である。図12におい て、21はガラス等の透明な基板、22は基板21上に 積層された!TO(Indium Tin Oxid e:錫添加の酸化インジウム)膜等からなる正孔注入電 極。23は正孔注入電極22上に論層されたN、N -ジフェニルーN、N ービス (3-メチルフェニル) -1、1 -ジフェニル-4、4 -ジアミン(以下、T PDと略す。)等からなる正孔輸送層、24は正孔輸送 層23上に補層された8-ヒドロキシキノリンアルミニ ウム(以下、A1g3と略す。)等からなる発光層、2 5は発光層24上に補層されたA!-し!台金又はMg ーA8台金等からなる電子注入電極層である。とのよう な構成を有する有級薄膜EL素子の正孔注入電極22を 陽極、電子注入電極層25を陰極として直流電圧を印加 することにより、発光層24が発光する。しかしなが ら、このような有機薄膜 E L素子をセグメントパネルや ドットマトリックスパネルに応用するためには、発光層 24カ所定のマトリックス状に発光するようにしなけれ ばならない。そのためには、正孔注入電極22、及び/ 又は、電子注入電極層25の少なくとも1つ以上を所定 の形状にパターニングしておく必要がある。次に、この ような有機薄膜EL素子のパターニングの形状とその方 法を図13及び図14を用いて説明する。

【0004】図13は従来のパターニングされた有機薄 膜EL素子の一部破断斜視図であり、図14は従来のパ ターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図であ る。図13及び図14において、26は正孔注入電極、 27は電子注入電極、27a、27b、27cはバター ニングされた電子注入電極の各部分、248、246、 24 cは電子注入電極27 a、27 b. 27 cの直下に 相当する発光層の一部分であり、基板21、正孔輸送層 23. 発光層24は図12と同様のものなので同一の符 49 号を付して説明を省略する。図13に示した有機薄膜E L素子では、基板21上に所定の線幅及びビッチの平行 な常状の正孔在入電極26が形成され、この上面に正孔 輸送層23と発光層24が積層され、さらに発光層24 の上面に所定の線幅及びビッチで正孔注入電極26と直 交する平行な線状の電子注入電極27が形成されてい る。 このようにバターニングされた有機薄膜 E L 素子の 正孔注入電極26と電子注入電極27に通電すると、こ れらの電極が交差する部分の発光層24が発光すること になる。上記のような正孔注入電極26及び電子注入電 下の低い駆動電圧において1000cd/m<sup>3</sup>以上の高 50 極27のパターニング方法には、大別して乾式プロセス

3

と湿式プロセスの2つがあるが、次にとれらのプロセス を電子注入電極27のパターニングを例に挙げて説明す る。乾式プロセスとしては、発光層の電子注入電極27 を形成しない部分をマスクした後、種々の蒸着法により 電子注入電極27となる金属を発光層の表面に蒸着させ る方法がある。特に有機薄膜EL素子の場合には、Mr -Al合金やAl-Li合金等が電極材料として用いる れており、二元蒸者法によって合金からなる電子注入電 極27を発光層24上に形成していることが多い。-方、湿式プロセスとしては特闘平2-66873号公報 19 に開示されているように、発光層24上に均一な組成を 有する電子注入電極層25を形成した後、電子注入電極 27の所定の部分をマスクして酸によりエッチングし、 パターニングされた電子注入電極27を形成する方法が ある。正孔注入電極のバターニング方法についても上記 方法と同様であり、従来の有機薄膜EL景子では電子注 入電極27、及び/又は、正孔注入電極26を所定の形 状にパターニングすることによって、マトリックス状に 発光させる方法が用いられてきた。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の有機薄膜E L素子のバターニング方法は、以下のよ うな問題点を有していた。

【0006】(1)二元蒸着法等により合金を蒸着させる乾式プロセスでは、マスク材の蟾部においてマスク材の下の不必要な部分まで金属が廻り込んで蒸着する、所謂廻り込みが発生し、蒸着源の位置によって廻り込みの程度が異なるために合金組成の不均一な電子注入電極又は正孔注入電極が形成され、発光層全体での発光の均一さが損なわれていた。

【0007】(2)酸によるエッチング工程とその後の水洗工程が不可欠な湿式プロセスでは、これらの工程において発光層に酸や水分が浸透又は吸収されて劣化し、結果的に発光できない部分が生じていた。

【0008】(3) 従来の電子注入電極及び/又は正孔 注入電極のみをバターニングした有機薄膜EL素子で は、同えば図14に示したように発光層24a.24c を発光させるために正孔注入電極26と電子注入電極2 7a及び27cとの間で通電しても、未通電である電子 注入電極27b直下の発光層24bの部分にも煽れ電流 40 が流れて、発光層24a.24b、24cがいずれも発 光してしまうという、所謂クロストークが発生してい た。

【0009】本発明は上記従来の問題点を解決するものであり、発光層を劣化させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できるとともに、発光時における有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のパターニング方法を提供することを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、正孔注入電極 が形成された墓板と、基板上に積層され少なくとも発光 層を育する有機薄膜層と、有機薄膜層上に補層された電 子注入電極層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセン ス素子又は正孔注入電極が形成された基板と、基板上に 荷層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と 有機 薄膜層上に積層された電子注入電極層と、電子注入電極 層上に積層された電気絶縁性シールド層を備えた有機薄 膜エレクトロルミネッセンス素子のパターニング法であ って、電子注入電極層又は電気総縁性シールド層の上方 より照射されたエキシマレーザー光により電子注入電極 層又は電気絶縁性シールド層と電子注入電極をバターニ ングする構成よりなる。この構成により、発光層を劣化 させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマ トリックスを形成できるとともに、発光時における有機 薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防 止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス 素子のパターニング法を提供することができる。

#### 20 [0011]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備えた有機薄膜をした中ルミネッセンス素子のバターニング方法であって、電子注入電極層の上方より照射されたエキシマレーザー光により電子注入電極層を形成された均一組成の電子注入電極層を乾式プロセスでバターニングすることとにより、発光層を劣化させるととなく、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるという作用を有する。

【0012】 基板としては、石英、ノンアルカリガラス、アルカリガラス、ボリエチレンテレフタレート、ボリカーボネート等が用いられるが、透明で支持板となるものであれば特に限定されるものではない。

【0013】正孔注入電極としては、鏡添加の酸化インジウム(ITO: Indium Tin Oxide)、アンチモン添加の酸化器(ATO: Antimony Tin Oxide)、アルミニウム添加の酸化ジルコニウム(AZO: Antimony Zirconium Oxide)等が挙げられるが、透明な電極材料であれば特にこれに限定されるものではない。

【0014】有機薄膜層は発光層のみからなる1層構造 又は機能分離型の多層構造のいずれでもよく、多層構造 についても正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発 光層からなる2層構造、発光層及び発光層上に積層され た電子輸送層からなる2層構造、正孔輸送層及び正孔輸 送層上に積層された発光層、発光層上に積層された電子 輸送層からなる3層構造等のいずれの構造でもよい。

【①①15】発光層及び電子輸送層としては、可視領域 に蛍光を有し、成膜性のよい有機化合物が望ましく、A 1 q 3 等を用いることができるが、特にこれに限定され るものではない。

【0016】正孔輸送層としては、キャリア移動度が大 きく、成膜性がよく、透明な有機化合物が望ましく、T PD等を用いることができるが、特にこれに限定される ものではない。

【101117】尚、基板上への正孔注入電極、有機薄膜 ンコート法、キャスト法、LB法等の公知の薄膜作成法 を用いることができる。

【① 018】本発明の請求項2に記載の発明は、請求項 1に記載の発明において、電子注入電極層とともに有機 薄膜層を同一形状にパターニングすることとしたもので あり、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成 することができるとともに、発光時における発光層での 漏れ電流を防止して有機薄膜EL素子のクロストークを 無くすことができるという作用を有する。

【0019】本発明の請求項3に記載の発明は、正孔注 20 入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくと も発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層さ れた電子注入電極層と、電子注入電極層上に積層された 電気絶縁性シールド層を備えた有機薄膜エレクトロルミ ネッセンス素子のパターニング方法であって、電気絶縁 性シールド層の上方より照射されたエキシマレーザー光 により電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層を同一 形状にパターニングすることとしたものであり、電気絶 縁性シールド層及び有機薄膜層上に形成された均一組成 の電子注入電極層を乾式プロセスで同一形状にバターニ 30 ングすることにより、発光層を劣化させることなく、組 成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成すること ができるとともに、電気絶縁性シールド層によって電子 注入電極の酸化を防止することが可能になるという作用 を有する。

【0020】電気絶縁性シールド層としては、GeO、 Si〇等が用いられ、蒸着法等の公知の薄膜作成法によ り電子注入電極層上に形成することができる。

【0021】本発明の請求項4に記載の発明は、請求項 3 に記載の発明において、電気絶縁性シールド層及び電 40 子注入電極層とともに有機薄膜層を同一形状にバターニ ングすることとしたものであり、電気絶縁性シールド層 によって電子注入電極の酸化を防止するとともに、組成 が均一な電子注入電極のマトリックスを形成し、発光時 における有機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜E L素子のクロストークを無くすことができるという作用 を有する。

【0022】以下、本発明の実施の形態について、図1 から図11を用いて説明する。

グされた有機薄膜EL素子の断面模式図であり、図2は 正孔注入電極のみがパターニングされた有級薄膜EL素 子の平面模式図であり、図3は本発明の第1実施の形態 によりパターニングした有機薄膜EL素子の断面模式図 であり、図4は本発明の第1実施の形態によりバターニ ングした有機薄膜EL素子の平面模式図であり、図5は 本発明の各美能の形態に共通するエキシマレーザー装置 と有機薄膜EL素子との配置を示す断面模式図である。 図1~図5において、1は墓板、2は正孔注入電極、3 層、電子注入電極層の形成方法としては、蒸着法、スピー19 は正孔輸送層、4は発光層、5は有機薄膜層、6は電子 注入電極層、7は電子注入電極、8はエキシマレーザー 装置、9はエキシマレーザー光、10はマスク、11は マスクの関口部、12はレンズである。図1~図3にお いて、正孔注入電極2が形成された墓板1上には正孔輸 送層3及び正孔輸送層3上に請磨された発光層4からな る有機薄膜層5が形成され、さらに有機薄膜層5上には

> 【0023】次に、図1及び図2に示した構成を有する 有機薄膜EL素子の電子注入電極層を本発明の第1実施 の形態によりバターニングする方法を図3を用いて説明 する。図3に示したように、有機薄膜EL素子の電子注 入電極層6の上方にはエキシマレーザー装置8が配置さ れ、これより出射された所定の脛射エネルギーを有する。 エキシマレーザー光9は、マスク10の一部に形成され た開口部11を通って所定の直径に絞られた後。レンズ 12によって所定のスポット径に集光されて電子注入電 極層 6 上に照射される。 さらに、 このエキシマレーザー 光9を電子注入電極層6上で所定の方向に走査すること により、電子注入電極層6のエキシマレーザー光を照射。 された部分は溶解し、気体となって除去され、図4及び 図5に示したようなパターニングされた電子注入電極7 が形成される。

電子注入電極層 6が積層されている。

【0024】以上のように本実施の形態によれば、有機 薄膜層上に形成された均一組成の電子注入電極層を乾式 プロセスでパターニングすることにより、発光層を劣化 させることなく、組成が均一な電子注入電極のマトリッ クスを形成することが可能となる。

【0025】尚、本実施の形態においては、電子注入電 極を平行な線状にパターニングしたが、特にこの形状に 限定されるものではない。また、本実能の形態において は、有錢薄膜層を正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層さ れた発光層からなる2層構造としたが、特にこの構造に 限定されるものではなく、発光層のみの1層構造、発光 層及び発光層上に循層された電子輸送層からなる2層機 造。正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層、 発光層上に積層された電子輸送層からなる3層構造等の いずれの標準でもよい。

【0026】(実施の形態2)図6は本発明の第2実施 の形態によりパターニングした有機薄膜EL素子の断面 (実施の形態1)図1は正孔注入電極のみがパターニン 50 模式図であり、図7は本発明の第2実施の形態によりパ

ターニングした有機薄膜EL素子の平面模式図である。 図6及び図7において、13は電子注入電極、14はパ ターニングされた発光層、15はパターニングされた正 孔輸送層であり、基板1、正孔注入電板2は本発明の第 1 実能の形態と同様のものであるので、同一の符号を付 して説明を省略する。

【0027】次に、図1及び図2に示した構成を育する 有機EL素子の電子注入電極及び有機薄膜層を本発明の 第2実施の形態によりパターニングする方法を説明す る。本発明の第1実施の形態と同様な方法により、所定 10 の照射エネルギー及びスポット径を有するエキシマレー ザー光を、図1及び図2に示した構成を有する有機EL 素子の電子注入電極層6上で所定の方向に走査すること により、電子注入電極層6のエキシマレーザー光を照射 された部分及びエキシマレーザー光を照射された電子注 入電極層6直下の有機薄膜層5が共に溶解し、気体とな って除去され、図6及び図7に示したような同一形状に パターニングされた電子注入電極13、発光層14、正 孔輪送暦15が形成される。

【10028】以上のように、本実施の形態によれば、組 20 成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成すること ができるとともに、電子注入電極層と有機薄膜層を同一 形状にバターニングすることによって発光時における有 機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜EL素子のク ロストークを無くすことが可能となる。

【0029】尚、本実施の形態においては、電子注入電 極層及び有機薄膜層を平行な線状にバターニングした が、特にこの形状に限定されるものではない。また、本 実施の形態の有機薄膜層は、本発明の第1実施の形態と 同様に、正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光 30 層からなる2層構造に限定されるものではない。

【0030】(実施の形態3)図8は正孔注入電極のみ がバターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図で あり、図9は正孔注入電極のみがパターニングされた有 機薄膜EL素子の平面模式図であり、図10は本発明の 第3実施の形態によりパターニングした有機薄膜EL素 子の断面模式図であり、図11は本発明の第3実施の形 艦によりパターニングした有機薄膜EL素子の平面模式 図である。図8~図11において、16は電子注入電極 屋6上に荷屋された電気能線性シールド屋、17はバタ ーニングされた電気絶縁性シールド層。18は電子注入 電極、19はパターニングされた発光層、20はパター ニングされた正孔輸送層であり、基級1、正孔注入電極 2. 正孔輸送層3、発光層4、有機薄膜層5、電子注入 電極層6は本発明の第1実施の形態と同様のものである ので、同一の符号を付して説明を省略する。

【0031】次に、図8及び図9に示した構成を有する 有機EL素子の電気絶縁性シールド層と電子注入電極層 及び有機薄膜層を本発明の第3実施の形態によりバター

同様な方法により、所定の照射エネルギー及びスポット 径を有するエキシマレーザー光を、図8及び図9に示し た構成を有する有機薄膜EL素子の電気絶縁性シールド 層16上で所定の方向に走査することにより、電気絶縁 性シールド層16のエキシマレーザー光を照射された部 分及びエキシマレーザー光を照射された電気絶縁性シー ルド層16直下の電子注入電極層6と有機薄膜層5が共 に溶解し、気体となって除去され、図10及び図11に 示したような同一形状にパターニングされた電気絶縁性 シールド層17. 電子注入電極18. 発光層19. 正孔 輸送層20が形成される。

【0032】以上のように、本実施の形態によれば、電 気絶録性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層を 同一形状にパターニングすることにより、電気絶縁性シ ールド層によって電子注入電極の酸化を防止するととも に、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成 し、発光時における有機蒸暖層での漏れ電流を防止して 有機藥膜EL素子のクロストークを無くすことができ る.

【0033】尚、本実施の形態においては、電子注入電 極層及び有機薄膜層を平行な線状にバターニングした が、特にこの形状に限定されるものではなく、有機薄膜 層についても本発明の第1実施の形態と同様に、正孔輸 送層及び正孔輸送層上に積層された発光層からなる2層 **構造に限定されるものではない。また、本実施の形態に** おいては、最表面に電気絶縁性シールド層を有する有機 薄膜EL素子の電気絶縁性シールド層及び電子注入電極 層のみを同一形状にパターニングする構成も可能であ

【① 034】次に、本発明を実施例と比較例を用いて説 明する。

[0035]

【実能例】

〈実能例 1 〉 ガラス基板上にスパッタリングによって厚 さり、16μmのITO薄膜を形成した後、ITO膜上 にレジスト材 (東京応化社製、OFPR-800) をス ピンコート法により塗布して厚さ10μmのレジスト膜 を形成し、マスク、餌光、現像して、ITO膜上のレジ スト驥を幅2mm、ピッチ2mmにパターニングした。 このガラス基板を60℃で50%塩酸中に浸漬して、レ 40 ジスト膜が形成されていない部分のITO膜をエッチン グしてからレジスト膜を除去し、幅2mm、ピッチ2m mのITO膜からなる正孔注入電極が形成されたガラス 基板を得た。この基板を、洗剤(フルウチ化学社製、セ ミコクリーン)による5分間の超音波洗浄、純水による 10分間の超音波洗浄、アンモニア水1に対して過酸化 水素水1と水5を混合した溶液による5分間の超音波洗 巻。70°Cの純水による5分間の超音波洗浄の順に洗浄 処理した後、窒素プロアーで基板に付着した水分を除去 ニングする方法を説明する。本発明の第1実施の形態と 50 し さらに260℃に加熱して乾燥した。このように洗

**浄した基板の正孔注入電極が形成されている面上に蒸着** 法により、厚さり、05µmのTPD薄膜からなる正孔 輸送層を形成し、さらに正孔輸送層の上面に蒸着法によ り 0. 0 7 5 μ m の A ! q 3 薄膜からなる発光層を形成 した後、発光層の上面に2元蒸着法により厚さ0.13 μmのMg-Ag合金薄膜からなる電子注入電極層を形 成して電子注入電極層及び有機薄膜層がパターニングさ れていない有機薄膜EL素子を作成した。この有機薄膜 BL素子の電子注入電極層上に、直径 (). lmmの関口 部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってス 10 ポット径500μmに集光されたエキシマレーザー光を 顧射し、正孔注入電極と直交する方向に走査することに よって、幅2mm、ピッチ2mmにパターニングされた 電子注入電極を有する有機薄膜EL素子を作製した。 【0036】(比較例1)実施例1と同様に、ガラス基 板上に正孔注入電極、正孔輸送層、発光層を形成した

後、発光層上に幅2mm、ビッチ2mmの金属マスクを

施してから、蒸着法により電子注入電極を形成した有機

薄膜EL素子を作製した。

【0037】以上のようにして作成した実施例1及び比 20 較例1による有機薄膜EL素子を100の直流電圧によ り駆動させたところ、実施例1により作製した有機薄膜 Eし素子は発光部が2mm×2mmのマトリックス状に 発光し、その発光輝度は500cd/cm<sup>4</sup>であったの に対して、比較例1により作製した有機薄膜EL素子は 2mm×2.5mmの不均一なマトリックス状に発光す るとともに、墓板の中央部と端部における輝度ムラが認 められた。さらに、これらの有機薄膜EL素子の電子注 入電極の形状をタリステップにより観察した結果、実施 . 例1 により作製した有機薄膜EL素子の電子注入電極は「30 幅が2mmで均一であり、膜厚も一定であったが、比較 例1により作製した有機薄膜EL素子については、マス クでの廻り込みにより電子注入電極の両側から幅0.2 5mm程度において、電極の厚さが薄くなっており、特 にAgの蒸着源の対角側が薄いことが判明した。

【0038】(実施例2)実施例1と同様な方法によ り、ガラス基板上に厚さり、2 μm、帽300μm、ビ ッチ400μmの!TO膜からなる正孔注入電極を形成 した。この基板上に、実施例1と同様な方法により、厚 さ0. ()5 umのTPD薄膜からなる正孔輸送層。(). ・075umのA1a3薄膜からなる発光層、Mg-Ag 台金藻膜からなる電子注入電極層を順に形成してから、 電子注入電極層上に(). 6 μmのGe O膜からなる電気 絶縁性シールド層を蒸着させて、電気絶縁性シールド層 と電子注入電極層及び有機藥膜層がバターニングされて いない有機薄膜EL素子を作成した。この有機薄膜EL 素子の電気絶縁性シールド層上に、直径0.35mmの 関口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによっ **てスポット径3 () () μ m に 集光されたエキシマレーザー** 光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に走査するこ 50 膜EL素子の断面模式図

とによって、電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及 び有機薄膜屋を幅300μω、ピッチ100μωにバタ ーニングした有機薄膜EL素子を作製した。

10

【0039】(比較例2)実施例2と同様に、ガラス基 板上に正孔注入電極、正孔輸送層、発光層、電子注入電 極層、電気絶縁性シールド層を形成した有機薄膜EL素 子を作製した後、電気絶縁性シールド層上に、直径()。 35mmの関口部が形成されたステンレス製マスクとレ ンズによってスポット径300μmに集光されたエキシ マレーザー光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に 走査することによって、電気絶縁性シールド層及び電子 注入電極層を帽300mm、ピッチ100mmにバター ニングした有機藥膜EL素子を作製した。

【0040】以上のようにして作成した実施例2及び比 | 較例2による有機薄膜EL素子を10Vの直流電圧によ り駆動させたところ、実施例2により作製した有機薄膜 EL素子ではクロストークは認められなかったが、有機 薄膜層をパターニングしなかった比較例2による有機薄 膜Eし素子ではクロストークが認められた。

#### [0041]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、エキシマ レーザー光を用いた乾式プロセスにより発光層を劣化さ せることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマト リックスを形成できることから、有機藤膜EL素子を用 いるドットマトリックスパネルのピッチを狭くすること が可能になるとともに、有機薄膜EL素子の発光の均一 性やマトリックス形状の再現性が向上するという優れた 効果が得られる。また、有機薄膜層を電子注入電極と同 一形状のマトリックスにバターニングすることによっ で、発光時における有機薄膜EL素子のクロストークを 防止することが可能となり、ドットマトリックスタイプ

#### 【図面の簡単な説明】

できるという優れた効果が得られる。

【図1】正孔注入電極のみがパターニングされた有機薄 膜EL素子の断面模式図

の有機薄膜EL素子を単純マトリックス駆動することが

【図2】正孔注入電極のみがパターニングされた有機薄 膜Eし素子の平面模式図

【図3】本発明の第1実施の形態によりバターニングし 40 た有機薄膜EL素子の断面模式図

【図4】本発明の第1英能の形態によりパターニングし た有機薄膜EL素子の平面模式図

【図5】本発明の各実施の形態に共通するエキシマレー ザー装置と有機薄膜EL素子との配置を示す断面模式図 【図6】本発明の第2実施の形態によりパターニングし た有機薄膜EL素子の断面模式図

【図7】本発明の第2実施の形態によりバターニングレ た有機薄膜EL素子の平面模式図

【図8】正孔弦入電極のみがパターニングされた有機薄

【図9】正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EL素子の平面模式図

<u>11</u>

【図10】本発明の第3実施の形態によりパターニング した有機薄膜EL素子の断面模式図

【図11】本発明の第3実施の形態によりパターニング した有機薄膜EL素子の平面模式図

【図12】従来のバターニングされていない有機薄膜E L素子の断面模式図

【図13】従来のバターニングされた有機薄膜E L素子の一部破断斜視図

【図14】従来のパターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図

#### 【符号の説明】

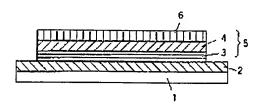
- 1,21 基板
- 2.22,26 正孔注入電極
- 3.23 正孔輸送層
- 4、2.4 発光層
- 5 有機薄膜層

- \* 6、 2.5 電子注入電極層
- 7、13,18、27 電子注入電極
- 8 エキシマレーザー装置
- 9 エキシマレーザー光
- 10 マスク
- 1 1 関口部
- 12 レンズ
- 14、19 パターニングされた発光層
- 15.20 パターニングされた正孔輸送層
- 10 16 電気絶縁性シールド層
  - 17 パターニングされた電気絶縁性シールド層
  - 24a 電子注入電極27a直下に相当する発光層の一部分

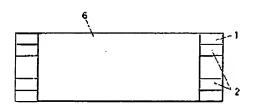
12

- 24 b 電子注入電極27 b直下に相当する発光層の一部分
- 24 c 電子注入電極27 c直下に钼当する発光層の一部分
- \* 27a, 27b. 27c 電子注入電極の各部分

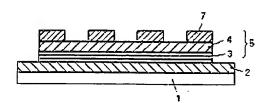
[図1]



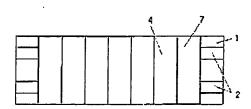
[図2]



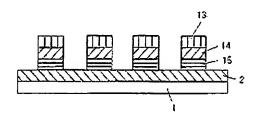
[図3]



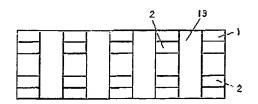
[図4]

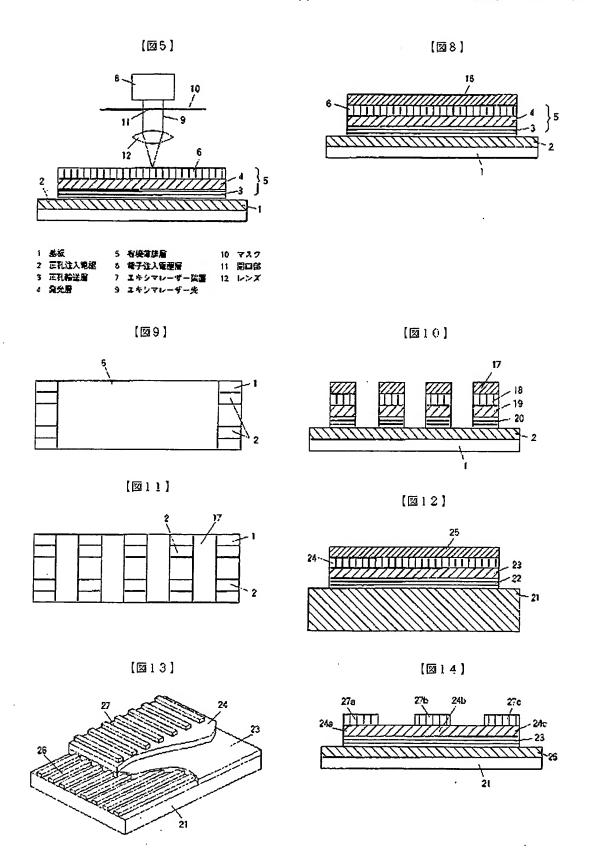


[図6]



[図?]





フロントページの続き

(72) 発明者 小松 隆宏 大阪府門真市大字門真1906香地 松下電器 産業株式会社内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.